⑨日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

5 4 Jan 12 18

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62-166537

@Int_Cl_1

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和62年(1987) 7月23日

H 01 L 21/68 // H 01 L 21/30 7168-5F Z-7376-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全 3頁)

69発明の名称

ウエーハステージ

②特 願 昭61-9520

9出 願 昭61(1986)1月20日

⑫発 明 者 日

白 崎 正 弘

川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

川崎市中原区上小田中1015番地

⑪出 願 人 富士通株式会社

②代理人 弁理士 井桁 貞一

明細書

1. 発明の名称

ウェーハステージ

2. 特許請求の範囲

上表面が平面状のウェーハステージ (1) の上表面に設けた孔から上方に突き出た、上から押さえると突出部がウェーハステージ (1) 内に沈下する3個以上のピン (2) を有し、ウェーハ

(5) を載せたときは前記ピン (2) で支え、固定するときは前記ウエーハステージ (1) に設けたアスピレータ (6) でウエーハ (5) を吸着固定する

ことを特徴とするウエーハステージ。

3. 発明の詳細な説明

(似要)

ウエーハステージ上表面に突出するピンを設け、 これでウエーハを載せるときの、ウエーハ横滑り を防止する。

(産業上の利用分野)

工夫がなされている。

本発明はウエーハステージの構造に関する。 半導体ウエーハは、ウエーハプロセスが完了するまでに多くの処理、検査の工程が専用機のウエーハステージ上でなされる。例えば、顕微鏡、アライナー、ステッパー、プローバー等は全て専用のウエーハステージを有し、その固定には種々の

然心、従来のものは固定に至るまでの操作については、細心の注意を要し、決して簡便、安全なものではなかった。

(従来の技術)

従来のウエーハステージはその上面が平滑なので、ウエーハを置いた際、ウエーハが薄い空気層の上に載ることになり横の方向に極めて滑り易く、その結果ウエーハがウエーハステージ上から落下して、汚染や破損を招いていた。

又、横滑り防止のため、ウエーハステージ上面

に同心円状の細い溝を刻んだものもあるが、その 効果は充分とは言えない。

従って、ウエーハの横滑りの生じないものが要望されていた。

(発明が解決しようとする問題点)

従来のウエーハステージはウエーハを載せると きウエーハが横滑りを起こし易いのでこれを防止 する。

(問題点を解決するための手段)

上記問題点の解決は、上表面が平面状のウェーハステージの上表面に設けた孔から上方に突き出た、上から押さえると突出部がウェーハステージ内に沈下する3個以上のピンを有し、ウェーハを載せたときは前記ピンで支え、固定するときは前記ウェーハステージに設けたアスピレータでウェーハステージにより達成される。

スプリング3の強さは、ウエーハ5をその上に 載せたとき僅かに沈むが、ウエーハの横滑りの生 じない高さを維持し、且つウエーハをウエーハス テージに押し付けたときウエーハを傷付けない程 度のものである。

又、ウエーハステージ1の中央にはアスピレータ6の開口をもつ。

以上の如きウエーハステージ1にウエーハを載せると、ウエーハ5はピン2に支えられ、全く横滑りを生じない。又ウエーハ5の固定も完全で、傷もつかない。

(発明の効果)

以上詳細に説明したように本発明によるウェーハステージによれば、ウェーハを敬せるとき横滑りがなくなり、落下によるウェーハの汚染や破損を防ぐことが出来る。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明におけるウエーハステージの断

(作用)

本発明によると、ウエーハステージにウェーハを載せたとき、ウエーハは横滑りを起こす空気層厚さに達するまでの高さで、複数のピンの先端で保持される。又、ウエーハをアスピレークで吸着すると、ピンは突き上げる力が弱いので、ウエーハで押しさげられウエーハステージに密着固定される。

(実施例)

第1図は本発明におけるウェーハステージの断面模式図である。

図において、1は上衷面が平面状のウェーハステージで、このウェーハステージ1には、その上衷面に設けた孔から3個以上の、先端を丸めたピン2が約0.5 mm 出ている。このピン2の下には、このピン2を上に押し上げる弱いスプリング3があり、スプリング3を支えるネジ4を調整してピン2の押し上げ力を調整する。

面模式図である。

図において、

1 はウエーハステージ、

2 はピン、

3 はスプリング、

4 はネジ、

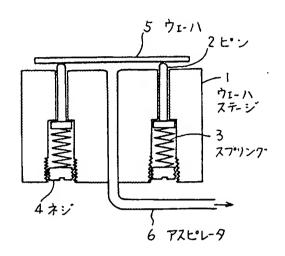
5 はウエーハ

6 はアスピレータ

である。.

代埋人 弃埋士 开桁頁一





本発明におけるウェ-ハステ-ジの断面模式図 第 1 図